



Oxyline Filternde Halbmaske X 210 FFP2 NR D



Oxyline Filternde Halbmaske X 210 FFP2 NR D

Die Halbmaske ist so konzipiert, dass sie während der gesamten Arbeitsschicht eine leichte Atmung ermöglicht. Durch die anatomische Form und den Nasenclip, sowie den innenliegenden Dichtungsschaum, lässt sich die Halbmaske leicht an die meisten Gesichtsformen anpassen. Dadurch wird die notwendige Dichtigkeit gewährleistet.

Produkt-Eigenschaften

- mehrschichtiges Filtermaterial aus Polypropylen
- inkl. Nasenclip zum Anpassen der Halbmaske an die Nase
- Kopfbändern aus geflochtenem Gummifaden
- Kunststoffbefestigungen der Kopfbänder
- Nasendichtung aus Polyurethanschaum

Anwendungsgebiet

Das Atemschutzgerät X 210 FFP2 NR D dient zum Schutz der Atemwege vor der schädlichen Wirkung von Stäuben, festen und flüssigen Aerosolen, wenn der OEL $\geq 0,05$ mg/m³ ist und die Konzentration der dispergierten Phase des Aerosols 10 x OEL (Occupational Exposure Limit) nicht überschreitet, 10 x APF (Assigned Protection Factor), 12 x NPF (Nominal Protection Factor).

Normen / Zulassungen

- EN 149:2001+A1: 2010 (EN 149:2001+A1: 2009)

Artikel-Nr.: **AS330206**